# XP-002219553

AN - 1979-76017B [42]

A - [001] 011 04- 041 046 047 050 141 143 144 231 294 341 353 373 381 435 443 473 475 477 502 512 516 523 524 551 560 566 575 596 658 659 660 688

**CPY - SUMO** 

DC - A89 G07 P84

FS - CPI;GMPI

IC - G03F7/12

KS - 0231 0239 0248 1283 1291 2016 2020 2068 2285 2511 2513 2522 2564 2595 2628 2654 2719 2726 2776 2805 2813

MC - A12-L02B A12-W07C G05-A04 G06-D05 G06-F03

PA - (SUMO ) SUMITOMO CHEM CO LTD

PN - JP54114305 A 19790906 DW197942 000pp

PR - JP19780020494 19780223

XIC - G03F-007/12

- AB J54114305 Material consists of a flat bag, (I) liquid photocurable resin (II) and screen material (III). (I) is made of two sheets of film, (i) a light-transparent thin film which is planar and flexible and (ii) a planar and flexible cell. (II) and (III) are together sealed in (I). A spacer for controlling the thickness is arranged around (II) and integrated with it.
  - Pref. (II) has a viscosity of 1-106 cp and polymerises or crosslinks with a light having wavelength of 2,000-8,000 Angstroms. It is e.g., compsn. contg. a cpd. having addn. -polymerisable ethylenic unsatd. bond and a photopolymerisation initiator. (i) is made of e.g., polyethylene, polypropylene, polyester, etc. and has a thickness of 5-50 mu. The thickness of (ii) is 10 mu-1 mm. (III) is made of silk, polyester, nylon, glass, metal, etc.
  - The light-moulding material easily gives various kinds of stencil which has good image-reproducibility without using specific printing machine.

AW - POLYETHYLENE@ POLYPROPYLENE@ POLYESTER NYLON AKW - POLYETHYLENE@ POLYPROPYLENE@ POLYESTER NYLON

IW - LIGHT MOULD MATERIAL STENCIL SCREEN PRINT COMPRISE FLAT BAG LIQUID PHOTOCURABLE RESIN SCREEN MATERIAL

IKW - LIGHT MOULD MATERIAL STENCIL SCREEN PRINT COMPRISE FLAT BAG LIQUID PHOTOCURABLE RESIN SCREEN MATERIAL

NC - 001

OPD - 1978-02-23

ORD - 1979-09-06

PAW - (SUMO ) SUMITOMO CHEM CO LTD

TI - Light-moulding material for stencil for screen printing, etc. - comprises a flat bag, liquid photocurable resin and screening material

### 19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

## ⑩公開特許公報 (A)

昭54-114305

⑤ Int. Cl.²G 03 F 7/12

識別記号 50日本分類 116 A 427 庁内整理番号 ②公開 昭和54年(1979)9月6日 7267-2H

> 発明の数 1 審査請求 未請求

> > (全 6 頁)

#### **9**光成形用材料

②特 願 昭53-20494

**郊出** 願 昭53(1978) 2 月23日

仰発 明 者 左納武蔵

高槻市寿町3丁目6番16号

同 . 井上晴夫

神戸市東灘区御影町郡家千本田 120番

⑩発 明 者 古田秋弘

高槻市玉川1丁目26番地

⑪出 願 人 住友化学工業株式会社

大阪市東区北浜5丁目15番地

04代 理 人 弁理士 木村勝哉

明 細 書

#### 1.発明の名称

光成形用材料

#### 2 . 特許請求の範囲

- (1) 平面性および屈曲性を有する透光性薄膜と 平面性なよび屈曲性を有する膜の2枚で形成された扁平袋の中に液状光硬化性樹脂と スクリーン材料とを一緒に封入した事を特像とする先成形用材料。
- (2) 厚み規制物スペイサーを被状光硬化性樹脂の周囲に配置一体化させた特許財 (2) 範囲第 1 項記載の先成形用材料。

#### 8 発明の詳細な説明

本発明は使用しやすく改良された光成形用材料に関するものである。更に詳しくはスクリーン印刷や捺染用のステンシル、その他抜き 模様を有する種々のステンシルを得るための材料に関するものである。

感光性樹脂に活性光線を照射して画像を形成

する方法については従来より多くの研究がなされ、既にエンテング用レジストや印刷版材として実用化されている。

一方、レリーフ形成用の感光性樹脂としては 通常光重合架橋型の樹脂が用いられるが、これ には固型状のものと液状のものがある。固形で シート状に加工されたものは取扱いが容易であ り、製版機も安価であるが、版材コストが高い 上に製版時間が長くかかる。固形のシートを砂 に貼りつけてステンシルを作る試みも行われて いるが、上配の問題の他、接着性が悪い等の問 題点がある。

特開昭54-114305(2)

一方液状のものは、版材は安価であり製版時間も短いが、光照射前に所定の厚みと面積に整形する必要がある。

特に砂を複合する場合には小さな気泡が混入しやすく、注意深く整形する必要があり、時間と熟練を要する。また余分の樹脂による作業場の汚れも難点である。さらに光硬化時に液が動きやすく、そのため部分的に光硬化が不充分となり、画像の一部が欠損したり画像再現性が悪くなったり解像度が落ちたりする。

本発明者らは液状光硬化性樹脂の上述の欠点を克服すべく種々検討した結果、本発明に到達 した。

本発明の目的は取扱い容易で特殊な製版機を必要とせず、しかも良好な面像再現性が得られる液状光硬化性樹脂を主材とした種々のステンシルを得るための新規なる光成形用材料を提供することにある。

本発明の要点は光成形用材料の構造上の工夫にある。即ち本発明の光成形用材料は平面性な

の組成は自由に選択される。また光硬化の妨げ にならない程度に類料、フィラー、補強剤など 固体を樹脂中に共存させても差支えない。

透光性薄膜としては平面性かよび屈曲性を有するものが必要である。透光性は活性光線を実質的に充分透過させる程度あればよい。透過率で50%以上あれば使用できるが、できれば90%以上が望ましい。

平面性は平面上に配置すたは平面間にはさん だ際に画像形成部分にしわが出来ない程度であ ればよい。

屈曲性は本光成形用材料を取扱り際の多少の 曲げに対して破損しないため必要である。

厚みは5~100ミクロンで使用できるが、 使用時フォトマスクを外面に配置する場合が多いので画像のがケを少くするために50ミクロン以下が望ましい。 なお透光性薄膜は光硬化砂はがす必要があるので離型性のよいものが望ましい。

これらの具体例としてポリエチレン、ポリプ

よび屈曲性を有する透光性薄膜と平面性および 屈曲性を有する膜の二枚で形成される扇平袋の 中に被状光硬化性樹脂とスクリーン材料とを一 緒に封入した事を特徴とする。

本発明の主材である散状光硬化性樹脂とは一般に窒温において1 cp から10 cp の範囲の粘度をもち、且つ波長が2000 kから8000 kのいわゆる活性光線の照射により光架橋あるいは光重合あるいは両者により固化する液状組成物をいう。

ステンシルの用途によって散状光硬化性樹脂

ロピレン、ポリエステル、ポリスチレン、ポリ 塩化ビニル、ナイロン、セロフアン等かよびと れらをラミネートしたもの等をあげることが出 来る。

もう一方の側に用いる平面性および屈曲性を 有する頃は特に透光性を必要としない。また厚 みも屈曲性を失わない程度に自由に選択できる。 望ましくは5ミクロンから5ミリメートル、好 ましくは10ミクロンから1ミリメートルの厚 みが使用できる。勿論、前記透光性薄膜と同材 質の薄膜でもよい。

また製表面は予め接着性や光反射性の改良のための表面処理や塗装処理を施した方が用途によっては好都合である。

本発明のもう一つの主材であるスクリーン材料とはスクリーン印刷や捺染に用いられるいわゆるスクリーンメッシュの他、各種繊維で厳られた布又は不緻布、ネット金属のエッテングやメッキ等により作成。されるいわゆるメタルフィルター等の過渡性のシート状物を意味する。

スクリーン材料の材質は、絹、ポリエステル、 ポリプロピレン、高密能ポリエチレン、ナイロ ン、ガラスおよび金属類等が用いられる。

スクリーン材料の厚みは使用目的によって異なるが通常光硬化性樹脂の厚みと同等ないしはそれ以下の厚みが望ましく20ミクロン以上1ミリメートル以下が好都合である。又、これらスクリーン材料の目開きは1ミクロンから10ミリメートル、好ましくは10ミクロンから5ミリメートルのものが用いられる。

光硬化性樹脂とスクリーン材料とを密封が必 を必に透光性薄膜ともう一方の障との接着が必 要であるが、その方法として熱酸着法、熱接着 法、光接着法などが便利だが、これらが適用困 離な場合は適当な接着剤を選択する必要がある。 避光性薄膜ともう一方の膜として熱酸着シール 可能な熱可塑性樹脂薄膜又はこれらをラミネー トの振い時に被したを悪べば密封が容易で簡便 である。密封は実質的に気泡が入らない様に行 うのが望ましい。

光成形用材料の作り方としては、平面性および屈曲性を有する膜の上にスクリーン材料を配置し、液状光硬化性樹脂をコートし、その封すと、周辺部を密封する。 活光性薄膜をラミネートし、周辺部を密封する 方法、膜と透光性薄膜とで予め平りを変数性薄膜と 作りこれにスクリーン材料と液状光硬化性樹脂 を入れて入口を密封する方法、透光性薄膜の 長尺物(ロール巻)ともう一方の膜の長尺物 (ロール巻)ともう一方の膜のフコム 長尺のに割袋としていく方法 ながある。

いずれの方法でも既存の技術により製造の機械化数可能であり、安価に大量に生産できる。 なお告封する樹脂の容量は形成面像の予定厚み と告封平面の面積との積で決まる体積に近い量 に調べばよい。光硬化性樹脂層の平均厚み(計 算値)は光硬化性を考慮して決定されるが通常 5ミリ以下、0.05ミリ以上が好都合である。

着色物の場合、光硬化しにくいので好ぎしくは 1 ミリ以下、0.05 ミリ以上である。

告封部分は参や多孔性シートの無い部分で通常行うが、スクリーン材料の存在する部分で告封することもできる。との場合、スクリーン材料が薄膜に固定されるので後の取扱いが便利である。

本発明の光成形用材料の一例を第1図および 第2図に示した。

本発明の光成形用材料の標準的な面像形成工程は次のとおりである。

- 1) 本発明の光成形用材料を透光性薄膜側が上 になるように平面台(ガラス板など)上にお く。
- 2) 液状光硬化性樹脂密封部の外側周辺部に所 毎年みのスペイサーを配置する。
- 3) 樹脂密封部の透光性薄膜上に薄膜にしわが できないように気をつけてフォトマスクを配 ロナス
- 4) 平面性のよい透光板(ガラス板、石英板等)

を上記の全面をカパーするようにのせ、スペイサーに接するまで圧迫し、フォトマスクおよび樹脂密封部と密着させる。この酸、予定厚みと異るスペイサーを用いた場合には次のなったければよい。

スペイサーが厚くて樹脂部の量が不足し透 光板に密着しない場合は画像に影響のない部 分に軟質の補助シートをはさみ込む。

逆にスペイサーが奪すぎて樹脂量が余り透 光板がスペイサーに接しない場合には面像に 影響のない部分の透光板をずらして樹脂密封 部の余剰部を透光板の外へはみ出させる。

- 5) 透光板を通して活性光線を照射し、画像部の樹脂を光硬化させる。
- 6) 光成形用材料をとり出し、透光性薄膜あるいはもう一方の膜のいずれか、あるいは両方を剝離し、非硬化部を除去現象する。非硬化部の除去法は樹脂の性質によって拭き取り、吸引、吹きとばし、こすりとり、洗剤洗浄、春剤溶出など既知の方法から簡便な方法を採

特開昭54-114305(4)

用すればよい。

7) 必要に応じ、乾燥、後露光を行う。

本発明の光成形用材料をさらに使用しやすく するために予め厚み規制用に予定爾像厚みのメ ペイサーを放状硬化性樹脂部の周辺部に配置ー 体化するととを提案する。密封樹育量とスペイ サーの厚みとの関係は最適に選べばよい。これ によって画像形成は一層簡便になる。前述の工 程のうち2)は省略され、4)はより確実、簡便、 迅速に行りことができる。スペイサーに材質、 形状の制限はないが、軟質固体樹脂製テープ状 として胎瘡または接着するなればスペイサーの 配置一体化は容易である。具体例を第3図に示 す。スペイサーの形状は特に制限なく、画像形 成工程において透光板の圧接に耐えて変形しな いように長さ、幅、形および数を決めればよい。 実際上は平テープニ本を両側に配置するか、平 板枠状とし周辺部に配置するのが簡便であり、 かつ使用し易い。

又、液状光硬化性樹脂層の厚みとスクリーン

材料の厚みを同じにすればスクリーン材料そのものがスペイサーの役割をし、一定厚みに容易に成形できる。

本発明の光成形用材料の使用上の利点は次のとおりである。

- 1) 密封されており液漏れがなく取扱いが便利であり、作業場が汚れない。
- 2) 密封されており酸素の影響がなく酸素による硬化阻害が起りやすい樹脂でも安定して使用できる。
- 3) 液状光硬化性樹脂の粘度を広く選択できる。 また温度による粘度変化も面像形成に影響し かい。
- 4) 光硬化前の所定厚みの樹脂層形成に高価な 装置を必要とせず、極く簡単に行える。
- 5) 光硬化工程で液の移動が少く面像の乱れや 欠損を生じない。したがって面像再現性およ び解像力が他の面像形成法と比較してすぐれ ている。
- 6) 光硬化性樹脂層の厚み調整が現場で容易に

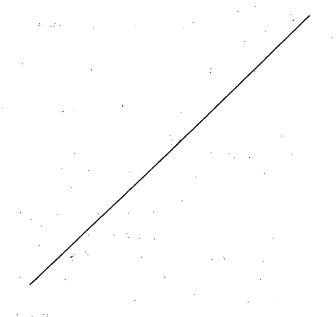
行なえる。

- 7) 液状光硬化性樹脂を主材とするので安価であり、かつ画像形成所要時間が短い。
- 8) 必要部分を光硬化した残りは液状常硬化樹脂がもれないように光硬化部で切断すれば再び使用でき経済的である。

更にスクリーン材料を一緒に封入しているの で次のような利点を有している。

- 9) スクリーン材料が入っているので画像形成 後両面の薄膜を創離しても模様がバラバラに ならず、すべて連なっており、そのままステ ンシルとして使用できる。
- 10) スクリーン材料の上に液状光硬化性樹脂をコートする場合、小さな気泡が入り込み易く慎重にコートする必要があるが、本発明の光成形用材料を用いればその心配はなく、すぐに貫光の工程に入ることが出来る。

以上の利点から本発明によれば低康な面像形成 コストで良質の光硬化面像をもった各種のステン シルが得られる。 本発明の光成形用材料はスクリーン印刷版、 鉄 築用のステンシルをはじめ各種被控づけのための ステンシルの製作に使用できる。 その他、抜き文 (\*) 字、抜き模様等の製作にも用いられる。



有効内面が 2 1 0 ミリ× 2 5 0 ミリ と なるように 透光性薄膜と膜の 2 枚 で袋状 物をつくり、 これに砂 と不飽和ポリエステル系の液状光硬化性樹脂 ( 2 5 t における粘度 1 100 op )を 所定容量入れて、 均一 な厚みに押し広げ、空気の入らない様にヒートシールした。

とのものを平らな作業台の上に置き、ステールペンド状のスペイサーを袋の両側に配置し、袋の上にフォトマスクを置き厚さ 1 0 ミリで200ミリ×240ミリのフロートガラス板を重ねしわの出ない様に調整した後、ガラス面側から紫外線優光灯(20 W×5本)で 1 0 センチの距離から 2 分間照射した。袋をとり出し端部を切って一方の薄膜を剝がし、弱アルカリ水溶液で現像した。

現像後、乾燥して評価した結果を第1表に示した。 (注)

奥拉例	光成形用材料(接状)				x~14	光硬化物の評価 、		
	遊先性得膜		柳柳泉	スクリーン材料	甲子	<b>II</b> (P	押律官	<b>弾み精度</b>
1	ポリエチレン (38 <sub>月</sub> )	ポリエテレン (38µ)	5 9	ポリエステル <b>語</b> 300/アンコ(100 <sub>年</sub> )	0.1	<b>集</b>	1 50 <sup>21</sup>	± 0.01
2	ポリプロピレン (20μ)	ポリプロピレン (45μ)	59	酬 <b>か</b> 200/アンス(70μ)	0.1	A	200	±0.01
3	ポリエテレン・ナイロン ラミオー) (35μ)	が エテレンナイロン ラミキート (35 4)	109	ガラスマット(80µ	0.2	Ą	200	±0.02
4	ポリエチレン (38μ)	ポリエテレン (38μ)	1 2 9	ポリエスチル <b>か</b> 60メンジー(100 <sub>年</sub> )	0.2	A	200	±0,01
5	ポリエチシンナイロン フキネート (35μ)	クミネート	109	SUS / 77= 200/77~(100µ)	0.2	· <b>A</b>	200	±0.01
6	ポリエチレン (38μ)	ポリエテレン・ナイロン ラミネート (B0μ)	259	ナイロン <b>数</b> 80/7%-(200μ)	0.5	A	250	±0.05

#### 突施例 7

実施例3と同材質、同型の袋の内面面側に厚さ 0.2 ミリ、巾 2 0 ミリ、長さ 2 0 0 ミリの硬質 質紙をスペイサーとして袋に接着した。これにポリエステル秒 2 0 0 メッシュ(100 μ 厚み)と不飽和ポリエステル系の敵状光硬化性樹脂 8 グラムを入れて空気の入らないように告封した。得られた光成形材料を用いスペイサーの配置を行わないほか、実施例 1 ~ 6 と同様に面像成形を行った。厚み糟皮士 0.0 1 ミリの良質の面像シートが得られた。

#### 宴 施 例 8

平ちなガラス板の上に厚さ 1 2 μのポリエステルフイルムを載せ、その上にポリエステル砂 100 メツシュ ( 110 μ厚み ) を配置し、次いで不飽和ポリエステル系の液状樹脂をコートし、更にその上に厚さ 1 2 μのポリエステルフイルムをかぶせ、フロートガラス板を載せ加圧した。次いで中央部を遮光性フイルムで覆った後、周辺部に活性光線を照射し、樹脂を硬化させ 2

枚のフイルムと砂を接着した。

得られた光成形用材料は実施例7と同様の方法で面像成形し、厚み精度±0.01 ミリの良質の面像シートが得られた。

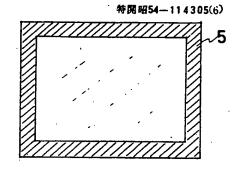


#### 4 . 図面の簡単な説明

図は本発明の先成形用材料を模式的に示した ものであり、第1図は平面図、第2図は断面図 を示す。

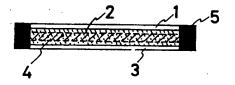
第3回はスペイサーを一体化した光成形用材料の断面図である。

- 1 … 港光作荐度
- 2 … 敦秋光硬化性樹脂
- 3 …平面性および風曲性を有する膜
- 4 …スクリーン材料
- 5 …シール部分
- 6 … スペイサー



第 2 図

第 1 図



第3回

